

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2505949

### ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ПЛАЗМАТРОН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Патентообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) (RU)*

Автор(ы): *см. на обороте*

Заявка № 2012133374

Приоритет изобретения **03 августа 2012 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации **27 января 2014 г.**

Срок действия патента истекает **03 августа 2032 г.**

Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

Б.П. Симонов



